

EB200-012光刻胶可替代zep 520光刻胶

产品名称	EB200-012光刻胶可替代zep 520光刻胶
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

2.1.3 ZEP520A的光刻工艺流程

2.1.4 旋涂曲线

2.1.5 旋涂曲线(稀释参考数据)

2.1.6 前烘温度对清除剂量的影响

2.1.7 显影温度对清除剂量的影响

2.1.8 显影时间对清除剂量的影响

2.1.9 ZEP520A剂量与厚度的对比曲线

2.1.10 安全处理预防措施

2.2 基于电子束光刻胶PMMA的光刻标准工艺

2.2.1 特征

2.2.2 PMMA的光刻工艺流程

2.2.3 旋涂曲线

2.3 基于电子束光刻胶AR-P 6200的光刻标准工艺

2.3.1特征

2.3.2 AR-P 6200的光刻工艺流程